

Radical Trychologiczny Peeling do skóry głowy – 75ml

Radical Trychologiczny Peeling do skóry głowy – 75ml

Radical to prawdziwy przełom w walce z wypadaniem włosów. Gwarantuje potrójną siłę działania:

skutecznie oczyszcza skórę głowy, usuwając wszelkie zanieczyszczenia i nadmiar zrogowaciałego naskórka oraz wyraźnie wzmacnia włosy, zmniejsza ich wypadanie i przyspiesza naturalny wzrost.

Inteligentna formuła oparta na synergicznym działaniu specjalnie wyselekcjonowanych składników aktywnych w wysokim stężeniu zapewnia spektakularne działanie wzmacniające oraz poprawia kondycję skóry głowy i włosów.

DZIAŁANIE

Stosowanie peelingu stanowi pierwszy, ważny krok we właściwej pielęgnacji skóry głowy z problemem wypadania włosów, podnosząc skuteczność pozostałych produktów z serii.

Kwasy AHA i papaina dogłębnie oczyszczają skórę głowy, skutecznie usuwają martwy naskórek, zanieczyszczenia i pozostałości kosmetyków, przywracając skórze fizjologiczną równowagę

Arginina i ekstrakt ze skrzypu wyraźnie wzmacniają włosy i skutecznie zmniejszają ich wypadanie oraz zapewniają bardziej intensywny i szybszy wzrost włosów.

Prowitamina B5 i mocznik zapewniają odpowiedni poziom nawilżenia skóry głowy, zapobiegają przesuszeniu i łagodzą podrażnienia.

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieś niewielką ilość specyfiku równomiernie na suchą skórę głowy i delikatnie rozmasuj.

Pozostaw na około 5–10 minut, a następnie spłucz wodą i umyj szamponem.

SKŁAD

Aqua (Water), Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Equisetum Arvense (Horsetail) Herb Extract (ekstrakt ze skrzypu polnego), Behentrimonium Chloride, Urea (mocznik), Lactic Acid (kwas mlekowy), Glycolic Acid (kwas glikolowy), Citric Acid (kwas cytrynowy), Malic Acid (kwas jabłkowy), Salicylic Acid

(kwas salicylowy), Mandelic Acid (kwas migdałowy), Papain (papina), Caffeine (kofeina), Arginine (arginina), Panthenol (pantenol), Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydroxyethylcellulose, Sodium Chloride, Sodium Carbomer, Carbomer, Diazolidinyl Urea, Iodopropynyl Butylcarbamate, Sodium Hydroxide, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal.